## К возможности излучения аттосекундных импульсов при взаимодействии встречных релятивистски интенсивных лазерных импульсов с тонким слоем разреженной плазмы

В. Т. Платоненко<sup>1)</sup>, А. Ф. Стержантов

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, физический факультет, 119992 Москва, Россия

Международный учебно-научный лазерный центр МГУ им. М.В. Ломоносова, 119991 Москва, Россия

Поступила в редакцию 16 декабря 2009 г.

Описан численный эксперимент, в котором два релятивистски интенсивных лазерных импульса падают по нормали на слой разреженной плазмы навстречу друг другу. Период ленгмюровских колебаний плазмы значительно превосходит длительность импульса, а произведение этого периода на скорость света – толщину слоя. Импульс, распространяющийся вправо, падает на слой раньше встречного и уносит из плазмы значительную часть электронов либо все электроны. При определенных условиях происходит группировка электронов – образование сгустка (банча), содержащего основную часть электронов и имеющего толщину значительно меньше длины волны света. Встречный импульс возмущает движение банча и провоцирует излучение короткого импульса, распространяющегося в положительном направлении (вправо), существенно отличающегося по структуре от встречного импульса, содержащего малое число переколебаний и имеющего длительность существенно меньше, чем период поля в лазерных импульсах.

Создание лазерных источников, позволяющих получать импульсы, содержащие небольшое число периодов поля (few-cicle импульсы), а также пучки ультрарелятивистской интенсивности, поставило вопрос о генерации мощных аттосекундных импульсов в процессах, протекающих при взаимодействии релятивистских и ультрарелятивистских пучков с мишенями. В [1] показана принципиальная возможность генерации изолированных аттосекундных импульсов при падении ультрарелятивистских световых  $\lambda^3$ -пакетов на поверхность массивной мишени, в [2, 3] – возможность генерации таких импульсов при воздействии ультрарелятивистских лазерных импульсов со сверхтонкими твердыми мишенями.

Ниже обсуждаются результаты численных экспериментов, в которых наблюдалась генерация изолированных аттосекундных импульсов при падении встречных ультрарелятивистских лазерных импульсов на тонкие слои сильно разряженной плазмы. Постановка эксперимента иллюстрируется рис.1. Два релятивистски интенсивных импульса падают с двух сторон по нормали (вдоль оси x) на тонкий слой плазмы. При этом импульс, распространяющийся вправо, достигает слоя и проходит сквозь него раньше встречного. Плотность плазмы настолько мала, что период ленгмюровских колебаний в ней существенно превышает длительность лазерного импульса и вре-



Рис.1. Схема численного эксперимента:  $E_1^2$ ,  $E_2^2$  – квадраты напряженности электрического поля,  $X_1$ ,  $X_2$  – координаты центров тяжести лазерных импульсов в начальный момент времени;  $n_p$  – плотность плазмы в центре слоя;  $X_p$ ,  $h_p$  – координата центра тяжести и ширина плазменного слоя

мя, за которое импульс пересекает слой плазмы. Эволюция физических величин (полей, токов и т.д.) рассчитывается с помощью 1D3P PIC-кода.

Прежде чем перейти к изложению результатов расчетов, целесообразно провести упрощенное обсуждение ожидаемых результатов. При малой плотности

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup>e-mail: plat@ati.phys.msu.ru

электронов и малой толщине плазменного слоя правомерно на первом этапе пренебречь влиянием частиц друг на друга и на световой импульс. Тогда для описания движения электронов можно использовать решение задачи о движении одиночного электрона в поле плоской электромагнитной волны в вакууме, приведенное в [4].

В соответствии с этим решением релятивистская постоянная  $\gamma$  и проекции на ось x импульса и скорости электрона p и v составляют, соответственно,

$$\gamma = 1 + a^2/2, \tag{1}$$

$$p = mc \cdot a^2/2, \tag{2}$$

$$v = c - c/\gamma, \tag{3}$$

где a(t - x/c) – векторный потенциал в релятивистских единицах  $mc^2/e$ , и предполагается, что до прихода электромагнитного импульса электрон неподвижен. В момент времени t в точке с координатой xоказывается электрон, который до прихода электромагнитного импульса находился в точке с координатой  $x_0$ , связанной с x соотношением

$$x_0(x,t) = x - \frac{1}{m} \int_{-\infty}^{t-x/c} p(\xi) d\xi.$$
 (4)

Пусть  $\rho(x,t)$  – плотность вероятности обнаружить электрон в момент времени t в точке x, а  $\rho_0(x)$  – та же плотность вероятности до прихода импульса.

Дифференцируя (3) по x, и используя равенство  $\rho_0 dx_0 = \rho dx$  и (1), (2), можно получить для плотности  $\rho(x, t)$  выражение

$$\rho(x,t) = \rho_0(x_0(x,t)) \cdot \gamma(x,t). \tag{5}$$

Если начальная плотность  $\rho_0$  меняется вдоль x не слишком быстро, то поведение плотности (5) в значительной степени определяется поведением величины  $\gamma$ . Максимумы этой величины лежат в узлах электрического поля (в максимумах векторного потенциала), максимумы плотности несколько смещены относительно узлов, преимущественно в сторону меньших значений координаты.

Выражение (5) правильно описывает основные особенности плотности электронов, рассчитываемой численно при малых плотностях и толщинах плазменного слоя, и ниже используется для интерпретации результатов расчетов.

На рис.2 показаны распределения полей и плотности электронов, рассчитанные с помощью 1D3P



Рис.2. Группировка электронов в поле релятивистского лазерного импульса. Пунктир – квадрат напряженности электрического поля, сплошная линия – плотность электронов в моменты времени: (a)  $t_a$ ; (b)  $t_b = t_a + 7T$ ; (c)  $t_c = t_a + 20T$ . Расчет выполнен при пиковой интенсивности импульса  $I = 50I_{\rm rel}$ ,  $n_p = 10^{-3} \cdot n_{cr}$ ,  $h_p = 10\lambda$ . T – период лазерного поля

PIC-кода при падении плоско поляризованного гауссовского импульса с пиковой интенсивностью I = $= 50 I_{
m rel} \; (I_{
m rel} = (c/4\pi) (m c \omega/e)^2$ - "релятивистская интенсивность", при длине волны 1 мкм  $I_{
m rel}~pprox~2.75$  ·  $\cdot \ 10^{18} \, {\rm Bt/cm^2}),$  с длительностью импульса, равной трем периодам поля, на слой плазмы с гауссовским распределением плотности, с плотностью в максимуме  $n = 0.001 \cdot n_{cr}$   $(n_{cr} = m\omega^2/4\pi e^2 -$ критическая плотность) и шириной по полувысоте, равной десяти длинам волн. Из рисунков видно, что на некотором этапе происходит группировка электронов, захваченных передним фронтом импульса (импульс распространяется вправо). Связана она с тем, что в соответствии с (1), (3) передние электроны движутся вдоль оси х медленнее задних. Анализ и расчеты, проведенные при разных значениях параметров, показывают, что группировка происходит тем быстрее, чем меньше плотность плазмы, чем тоньше слой и чем быстрее растет интенсивность на переднем фронте импульса (то есть чем короче и интенсивнее импульс). При некоторых значениях параметров эволюция распределения плотности завершается образованием одного тонкого слоя (банча), содержащего все или большую часть электронов. (Во многих случаях в расчетах толщина банча оказывается меньше длины волны на порядок и более.)

С ростом пройденного пути группа (или группы) электронов перемещается из одного узла поля в другой по направлению к максимуму импульса. После прохождения максимума происходит постепенное разрушение банча, связанное с тем, что в соответствии с (1), (3) электрон движется тем медленнее, чем больше он отстает от максимума импульса.

Влияние продольного (потенциального) электрического поля также уменьшает скорость электронов. Поэтому при большей плотности плазмы разрушение банча начинается раньше и происходит быстрее.

Встречный световой импульс, в принципе, может отразиться от движущегося электронного банча [5-7]. Возможность управления параметрами световых пакетов (частотой, структурой волнового фронта, энергией и т.д.) за счет отражения от волны электронной плотности в момент ее "опрокидывания" обсуждается в [6, 7] и других работах. В условиях наших расчетов отражение встречного импульса от электронных банчей не наблюдалось. Это связано с их малой плотностью и большой толщиной. В системе координат, движущейся вместе с банчем, его толщина в  $2\gamma$  раз больше, а длина волны встречного света в  $2\gamma$  раз меньше, чем в лабораторной системе. Поэтому, по оценкам, в условиях расчетов в движущейся системе координат плотность электронов была значительно меньше критической, а отношение толщины банча к длине волны значительно превышало единицу, так что коэффициент отражения был экспоненциально мал.

Вместе с тем, при столкновении электронного банча со встречным импульсом излучается короткий импульс, распространяющийся в положительном направлении (вправо). Из суммарного поля его можно выделить спектральной фильтрацией. Интенсивность импульса растет с ростом плотности потока заряда в электронном банче. В ряде случаев основная часть энергии такого импульса сосредоточена в одном периоде или даже в одном полупериоде колебаний. Примеры таких импульсов показаны на рис.3. Минимальная длительность импульса, получавшегося в расчетах, составляла менее одной тридцатой от периода колебаний поля в лазерном импульсе и лежала в аттосекундной области. Максимальная интенсивность составляла около одной десятой от релятивистской интенсивности на частоте лазерного света (около 0.001 от пиковой интенсивности лазерного импульса).

В общем случае лазерный импульс несет два или несколько электронных банчей. Тогда при столкновении импульсов излучается два или несколько коротких импульсов с разными амплитудами. Излучение же изолированного (высококонтрастного) короткого импульса происходит лишь в том случае, если до столкновения импульсов основная часть электронов успевает сгруппироваться в один банч. В этом смысле явление носит пороговый характер (если осталь-



Рис.3. Излучаемые импульсы. Пунктир – квадрат напряженности электрического поля в лазерном импульсе, сплошная линия – квадрат напряженности электрического поля излученного короткого импульса (в релятивистских единицах). Расчеты проводились при параметрах: (а)  $I_1 = I_2 = 200I_{\rm rel}, n_p = 10^{-4} \cdot n_{cr}, h_p = 20\lambda, X_p - X_1 = 25\lambda, X_2 - X_p = 65\lambda$ ; (b)  $I_1 = I_2 = 100I_{\rm rel}, n_p = 10^{-4} \cdot n_{cr}, h_p = 50\lambda, X_p - X_1 = 60\lambda, X_2 - X_p = 220\lambda. Е – поле исходного импульса, <math>E_1$  – поле короткого импульса

ные параметры фиксированы, одиночный банч успевает сформироваться только при достаточно высокой интенсивности лазерного импульса либо при достаточно малой плотности плазмы и т.д.)

Механизм излучения коротких импульсов требует специального анализа. Предположительно, он связан с пондеромоторными силами, с которыми встречный импульс тормозит электронный банч, и с силами, создаваемыми полями импульса, несущего банч. Во всяком случае, излучение короткого импульса обычно сопровождается разрушением электронного банча или перемещением в соседние узлы поля. Параметры же излучаемого импульса мало меняются, если интенсивность и квадрат частоты встречного лазерного импульса меняются в одно и то же число раз (то есть сохраняется пондеромоторный потенциал). В целом параметры излучаемого импульса зависят от параметров встречного лазерного импульса относительно слабо. Пример такой зависимости показан на рис.4.

Зависимость параметров излучаемого импульса от интенсивности  $I_1$  импульса, распространяющегося вправо, имеет более сложный характер. Повышение этой интенсивности само по себе не обязательно ведет к повышению интенсивности излучаемого импульса. Но оно позволяет увеличить толщину плазменного слоя или плотность плазмы, не нарушив условия формирования одиночного банча, и тем



Рис.4. Зависимость параметров излучаемого импульса от пиковой интенсивности встречного лазерного импульса. Квадратные точки – амплитудное значение квадрата напряженности электрического поля в релятивистских единицах; треугольные точки – длительность импульса по полуширине  $\tau$  в периодах лазерного поля T. Расчеты проводились при параметрах:  $I_1 = 200I_{\rm rel}, n_p = 10^{-3} \cdot n_{cr}, h_p = 15\lambda, X_p - X_1 = 22\lambda, X_2 - X_p = 61\lambda$ 

самым позволяет получить более интенсивные изолированные аттосекундные импульсы. Такие импульсы наблюдались в расчетах уже при  $I_1 \approx 10 I_{\rm rel}$ , но из-за малых плотностей и толщин плазменного слоя их интенсивность была на три порядка меньше, чем при  $I = 100 I_{\rm rel}$ .

В целом параметры излучаемых импульсов зависят одновременно от большого числа параметров. Характер этих зависимостей требует дополнительного исследования.

По техническим причинам обсуждаемые расчеты проводились при малых толщинах плазменного слоя  $h_p \leq 50\lambda$ . Такая толщина представляется легко реализуемой при  $\lambda \approx 10$  мкм и трудно реализуема при длинах волн порядка одного микрона. Наблюдавшиеся в расчетах тенденции показывают, что при переходе к большим толщинам плазменного слоя для наблюдения эффекта не обязательно увеличивать интенсивности света, если одновременно уменьшается плотность плазмы.

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант #08-02-01137).

- 1. N. M. Naumova, J. Nees, and G. A. Mourou, Phys. Plasma 12, 056707 (2005).
- Ю. М. Михайлова, В. Т. Платоненко, С. Г. Рыкованов, Письма в ЖЭТФ 81, 703 (2005).
- A.S. Pirozhkov, S.V. Bulanov, T.Z. Esirkepov et al., Phys. Lett. A **349**, 256 (2006).
- 4. Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц, *Теория поля*, М.: Наука, 1988.
- V. A. Cherepenin and V. V. Kulagin, Phys. Lett. A 321, 103 (2004).
- S. V. Bulanov, T. Esirkepov, and T. Tajima, Phys. Rev. Lett. 91, 085001 (2003).
- A. V. Panchenko, T. Z. Esirkepov, A. S. Pirozhkov et al., Phys. Rev. E 78, 056402 (2008).